



# 특 허 증

CERTIFICATE OF PATENT

특 허 제 10-0900451 호 (PATENT NUMBER)	출원번호 (APPLICATION NUMBER)	제 2007-0108033 호
	출원일 (FILING DATE:YY/MM/DD)	2007년 10월 25일
	등록일 (REGISTRATION DATE:YY/MM/DD)	2009년 05월 26일

발명의명칭 (TITLE OF THE INVENTION)  
 초임계 상태에서 리파아제를 이용한 에스나프록센 에틸에스테르의 제조방법

특허권자 (PATENTEE)  
 고려대학교 산학협력단( 114471-0\*\*\*\*\* )  
 서울 성북구 안암동5가1 고려대학교 내

발명자 (INVENTOR)  
 등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 의하여 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.

(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE.)

2009년 05월 26일



특 허 청  
 COMMISSIONER, THE KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



# 등록사항

특허 등록 제 10-0900451 호  
(PATENT NUMBER)

발명자

(INVENTOR)

강정원(651110-1\*\*\*\*\*)

서울 송파구 문정2동 웨미리아파트 210동 303호

권정훈(780623-2\*\*\*\*\*)

서울 관악구 봉천동 1699-5 백산연립 101호

김승욱(570203-1\*\*\*\*\*)

서울 노원구 공릉2동 737번지 삼익아파트 104동 905호

이종호(760614-1\*\*\*\*\*)

경기 용인시 수지구 풍덕천2동 신정마을주공아파트 905동1505호

